Beschichtung für ein Schneidwerkzeug sowie Herstellungsverfahren

Die Erfindung betrifft eine insbesondere für ein Schneidwerkzeug geeignete Beschichtung, ein mit einer solchen Beschichtung versehenes Schneidwerkzeug sowie ein Herstellungsverfahren zur Erzeugung der betreffenden Beschichtung.

Schneidwerkzeuge werden zur Erhöhung der Zerspanungsleistung, der Standzeit oder aus anderen Gründen regelmäßig
mit Beschichtungen versehen, die die jeweils gewünschten Eigenschaften realisieren. Beispielsweise ist aus der DE 100 48
899 Al ein Schneidwerkzeug in Form einer Schneidplatte bekannt, das eine verschleißmindernde Beschichtung aufweist.

Diese ist beispielsweise durch eine Al₂O₃-Schicht gebildet. Die verschleißmindernde Beschichtung erstreckt sich sowohl über Spanflächen als auch über Freiflächen des Schneidwerkzeugs. An den Freiflächen ist eine Indikatorbeschichtung, beispielsweise in Form einer Deckschicht angebracht, deren Farbe sich von der Farbe der Verschleißschutzschicht deutlich unterscheidet. An der Freifläche eintretender Abtrag der Dekorschicht ist somit ein untrüglicher Indikator für eine erfolgte Benutzung der betreffenden benachbarten Schneidkante. Die Schichten werden im CVD-Verfahren ganzflächig erzeugt während die Dekorschicht von den Spanflächen abgetragen wird. Dazu können geeignete Bürstverfahren oder ähnliches dienen. Beim mechanischen Entfernen der Dekorschicht von den Spanflächen muss darauf geachtet werden, eine gute Selektivität zu erreichen. Beschädigungen der Verschleißschutzschicht können nicht hingenommen werden.

10

15

20

25

30

Schneidplatten die im PVD-Verfahren hergestellt werden weisen in der Regel als Verschleißschutzschicht eine metallische Hartstoffschicht, wie beispielsweise eine TiAlN-Schicht auf. Eine solche Schneidplatte ist beispielsweise aus der DE 199 24 422 C2 bekannt. Auf einer solchen Verschleißschutzschicht aufgebrachte Deckschichten, wie beispielsweise TiB2-Schichten oder dergleichen weisen, wie die Verschleißschutzschicht, eine metallisch-kristalline Struktur auf. Die Haftung zwischen solchen Deckschichten und der Verschleißschutzschicht ist hoch. Die tribologischen Eigenschaften der Deckschichten müssen deshalb, wenn sie als Dekorschichten verwendet werden, berücksichtigt werden. Sie eignen sich auch nicht als Verschleißindikator.

Durch die feste Haftung der Schichten aneinander muss die Deckschicht hinsichtlich der Verschleißbeanspruchung hinsichtlich ihrer Reibeigenschaften und hinsichtlich sonstiger,

sich bei der Metallzerspanung auswirkender, Eigenschaften abgestimmte Eigenschaften aufweisen.

Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, eine zur Herstellung im PVD-Verfahren geeignete Beschichtung anzugeben, deren Deckschicht sich als Verschleißindikator eignet.

5

10

15

20

25

30

Die erfindungsgemäße Beschichtung enthält als Verschleißschutzschicht eine metallische Hartstoffschicht, die nach außen hin von einer reduziert haftenden oder durch eine Trennschicht in ihrer Haftung zur Verschleißschutzschicht eingeschränkte Deckschicht abgedeckt ist. Die Deckschicht nimmt dabei nur einen Teil der Fläche der metallischen Hartstoffschicht ein, d.h. Teile derselben sind freigelegt. Zwischen der Deckschicht und der metallischen Hartstoffschicht ist eine Trennschicht angeordnet, die den metallisch-kristallinen Verbund zwischen der Deckschicht und der Verschleißschutzschicht unterbricht oder schwächt. Es handelt sich um eine haftungsstörende oder -mindernde Schicht, die die metallisch-kristalline Struktur der sonstigen Schichten unterbricht oder zumindest stört.

Die Trennschicht vermindert die Haftung der Deckschicht auf der metallischen Hartstoffschicht, die als Verschleißschutzschicht dient, auf ein geringes Maß. Die Haftung ist vorzugsweise so gering, dass die selbst oder eine darüber lagernde Schicht abgetragen wird, sobald das Schneidwerkzeug bestimmungsgemäß eingesetzt wird und einen Zerspanungsvorgang durchführt. Der Abtrag kann je nach Einsatz vollflächig oder lokal sein. Die Deckschicht kann somit relativ leicht abgetragen werden. Dies ermöglicht zum einen, die Deckschicht als Dekorschicht rein nach ästhetischen Gesichtspunkten auszulegen, wobei die tribologischen Eigenschaften sowie die Verschleißeigenschaften keine Rolle spielen. Sie wird beim Ein-

satz des Schneidwerkzeugs alsbald abgetragen. Somit eröffnet sich auch die Möglichkeit des Einsatzes der Deckschicht als Verschleißindikationsschicht. Dies gilt insbesondere wenn sich die als Verschleißschutzschicht dienende metallische Hartstoffschicht und die Deckschicht farblich deutlich unterscheiden.

Die Beschichtung des Schneidwerkzeugs weist somit eine Verschleißschutzschicht mit einer metallisch-kristallinen Struktur, eine Deckschicht mit eingeschränkter Haftung zu der Verschleißschutzschicht und/oder eine Trennschicht auf, die wenigstens auf einen Abschnitt der Verschleißschutzschicht aufgebracht und zwischen der Verschleißschutzschicht und der Deckschicht angeordnet ist und die die Haftung der Deckschicht auf der Verschleißschutzschicht einschränkt. Unter einer Schicht mit metallisch-kristalliner Struktur wird hier eine Schicht verstanden, die eine vorwiegend metallische Bindung aufweist, wie es z.B. bei TiAlCN-Schichten, AlCrN-Schichten oder TiC-Schichten oder ähnlichem der Fall ist.

20

25

30

5

10

15

Die Verschleißschutzschicht ist vorzugsweise eine im PVD-Verfahren erzeugte Schicht, wobei auch die Trennschicht und die Deckschicht im PVD-Verfahren erzeugt werden. Dies ermöglicht die Herstellung der Beschichtung in einem einzigen PVD-Beschichtungsvorgang, wobei die Deckschicht vorzugsweise einschließlich der Trennschicht in einem mechanischen Nachbearbeitungsvorgang abgetragen werden. Die Nachbearbeitung kann durch Bürsten, Sandstrahlen oder ähnliches erfolgen. Es werden durch die Wirkung der Trennschicht Abtragezeiten von wenigen Sekunden angewendet. Beispielsweise werden durch Abstrahlen mit Aluminiumoxid (Edelkorund) bei einem Druck von lediglich einem Bar und einer Strahlzeit von lediglich zwei Sekunden eine so vollständige Abtragung einer TiN-Deckschicht von z.B. 0,2 μ m erreicht, dass optisch auch bei zehnfacher

Vergrößerung der Oberfläche keine Reste der Deckschicht mehr zu erkennen sind. Die Verschleißschutzschicht (metallische Hartstoffschicht) wird bei derart kurzer Belastung kaum angegriffen.

5

10

Die Haftung der Deckschicht ist immerhin ausreichend, um eine sichere Handhabung der Schneidwerkzeuge ohne Beschädigung der Deckschicht zu ermöglichen. Ein erster Einsatz des Schneidwerkzeugs wird aber sofort durch partiellen Abtrag der Deckschicht erkennbar. Die Deckschicht dient in diesem Fall als Einsatzindikator, der beim ersten Einsatz des Werkzeugs anspricht.

15 Ha
te
voi
ei
St
20 ne
we
gr
gr
yo
25 Sc
we
sc
ve
Ve
30 Ti

Als Deckschicht eignen sich beispielsweise Titan- oder Hafniumnitridschichten sowie oxidische (heteropolare) Schichten wie z.B. TiO2. Auch andere Oxide, Carbide oder Nitride von Metallen der vierten oder fünften Nebengruppe sind geeignet. Es werden Deckschichten mit metallisch-kristalliner Struktur bevorzugt. Die Trennschicht hingegen weist z.B. keinen metallisch-kristallinen Aufbau auf. Dies kann erreicht werden, indem als Trennschicht eine Oxidschicht eines Nebengruppenmetalls, vorzugsweise der vierten oder fünften Nebengruppe Anwendung findet. Gute Ergebnisse ergeben dünne Lagen von beispielsweise etwa 0,1 μm TiO2-Schichten oder andere CN-Schichten, die extrem weich und reibarm sind. Gute Ergebnisse werden auch mit MoS2-Schichten oder extrem unstöchiometrischen Schichten erreicht. Beispielsweise können auch extrem verspannte Schichten die Haftung zwischen Deckschicht und Verschleißschutzschicht beschränken. Es können verspannte TiN-Schichten oder auch DLC-Schichten (diamond like carbon) zur Anwendung kommen. Die Auswahl der jeweils geeigneten Trennschicht richtet sich danach, dass sie möglichst ohne Zusatzaufwand in den PVD-Abscheidevorgang zur Herstellung der gesamten Beschichtung integriert werden kann. Die Trenn-

schicht bildet gewissermaßen eine "Sollbruchstelle" für eventuelle über ihr liegende Schichten.

Die Verschleißschutzschicht (metallische Hartstoffschicht) kann im einfachsten Fall einen einschichtigen Aufbau aufweisen. Bedarfsweise kann auch ein mehrschichtiger Aufbau zur Anwendung kommen.

5

Die vorgestellte Beschichtung lässt sich im PVD-Verfahren ohne großen Aufwand herstellen, wobei die abgeschiedene
Deckschicht nachträglich mechanisch leicht entfernt werden
kann. Dadurch wird die Herstellung mehrfarbiger Schneidwerkzeuge auf einfache und rationelle Weise möglich. Unter
Schneidwerkzeugen werden hier sowohl vollständige Schneidwerkzeuge, wie Vollhartmetallbohrer, Fräswerkzeuge und dergleichen, wie auch lediglich Schneidplatten, Wendeschneidplatten, Schneideinsätze und dergleichen verstanden.

Weitere vorteilhafte Einzelheiten von Weiterbildungen

20 der Erfindung sind Gegenstand der Zeichnung, der Beschreibung
oder von Ansprüchen. In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung veranschaulicht. Es zeigen:

- Figur 1 ein erfindungsgemäßes Schneidwerkzeug in schematisierter Perspektivdarstellung,
 - Figur 2 eine ausschnittsweise Schnittdarstellung durch das Schneidwerkzeug nach Figur 1,
- 30 Figur 3 ein Schneidwerkzeug nach durchlaufener PVD-Beschichtung in quer geschnittener, nicht maßstäblicher schematischer Darstellung,
 - Figur 4 das Schneidwerkzeug nach Figur 3 nach dem partiel-

len Abtragen einer Deckschicht und der darunter liegenden Trennschicht in schematisierter Schnittdarstellung und

5 Figur 5 einen beispielhaften Spannungsverlauf bezüglich der in den verschiedenen Schichten herrschenden Spannungen des Schneidwerkzeugs als Diagramm.

In Figur 1 ist eine Schneidplatte 1 als Schneidwerkzeug oder zumindest wesentlicher Teil desselben veranschaulicht. Die Schneidplatte 1 weist eine Deckfläche auf, die eine Spanfläche 2 bildet, sowie Seitenflächen, die Freiflächen 3, 4 bilden. Diese Bezeichnung gilt für radialen Einbau der Schneidplatte 1. Bei tangentialem oder lateralem Einbau dienen die Seitenflächen als Spanflächen während die Deckfläche als Freifläche dient. Zwischen der Spanfläche 2 und den Freiflächen 3, 4 sind Schneidkanten 5, 6 ausgebildet.

10

15

20

25

Die Schneidplatte 1 ist eine Hartmetallschneidplatte. Figur 2 veranschaulicht den Querschnitt derselben ausschnittsweise und in extrem vergrößerter Darstellung. Danach weist die Schneidplatte 1 einen Grundkörper 7 auf, dessen Oberfläche das Substrat für eine an der Schneidplatte 1 vorgesehene Beschichtung 8 bildet. Die Beschichtung 8 ist im PVD-Verfahren aufgebracht. Als innere unmittelbar an das Substrat grenzende Schicht ist eine Verschleißschutzschicht 9 vorgesehen, als metallische Hartstoffschicht MH ausgebildet ist. Eine solche ist beispielsweise eine TiAlN-Schicht (Titanaluminiumnitrit), die metallische Eigenschaften aufweist. Sie haftet fest auf dem Grundkörper 7, der beispielsweise aus einem Hartmetall, wie Wolframcarbid mit Kobalt, besteht. Die Dicke der TiAlN-Schicht kann zweckentsprechend festgelegt werden. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel liegt sie bei etwa 4 μ m. Das Verhältnis zwischen Titan und Aluminium liegt bei 33:67.

Auf die Verschleißschutzschicht 9 ist eine Trennschicht 11 aufgebracht, die den metallischen Haftungsverbund zu einer darüber liegenden Deckschicht 12 unterbricht. Die Deckschicht 12 ist vorzugsweise wiederum eine metallisch-kristalline Schicht, wie beispielsweise eine TiN-Schicht. Die Dicke derselben liegt z.B. bei 0,2 μm. In diesem Fall handelt es sich

um eine reine Dekorschicht mit goldgelber Farbe. Diese Farbe ist deutlich von der Farbe der Verschleißschutzschicht 9 unterschieden, die eine andere Farbe aufweist.

Die Trennschicht 11 ist beispielsweise eine Titandioxidschicht (TiO₂), die relativ dünn gewählt werden kann. Es genügt beispielsweise eine Dicke von 0,1 μ m. Diese Oxidschicht weist keinen metallischen Charakter auf und limitiert somit die Haftung der Deckschicht 12 an der Verschleißschutzschicht 9. Die angegebene Beschichtung 8 kann in ein und demselben Reaktionsgefäß einer PVD-Beschichtungsanlage in einem Zuge hergestellt werden, wobei die Verschleißschutzschicht 9, die Trennschicht 11 und die Deckschicht 12 nacheinander abgeschieden werden.

15

20

10

5

Die Trennschicht 11 und die Deckschicht 12 können, wie oben dargestellt, chemisch und/oder strukturell verschiedene Schichten sein. Es ist aber auch möglich, sie zu einer Trennund Deckschicht zu vereinigen, deren Besonderheit in der eingeschränkten Haftung zu der Verschleißschutzschicht 9 besteht. Die Trennschicht 11 bildet in diesem Fall zugleich die Deckschicht.

Die Herstellung erfolgt dabei wie folgt:

25

30

Der Grundkörper 7 wird in eine entsprechende PVD-Beschichtungsanlage gebracht, in der zunächst die Verschleißschutzschicht 9, danach die Trennschicht 11 und dann die Deckschicht 12 auf dem Grundkörper 7 abgeschieden werden. Die so erzeugte Beschichtung 8 wird zunächst auf allen exponierten Flächen des Grundkörpers 7 erzeugt, d.h. zumindest an der Spanfläche 2 wie auch an den Freiflächen 3, 4. In diesem Zustand wird die Schneidplatte 1 dem PVD-Reaktorgefäß entnommen.

Es werden häufig zweifarbige Schneidplatten gewünscht, die an ihrer Spanfläche 2 eine andere Farbe aufweisen als an den Freiflächen 3, 4. Zur Erzeugung einer solchen wird die Deckschicht 12 von der entsprechend anders farbig auszulegenden Fläche, in diesem Fall der Spanfläche 2, entfernt. Dies kann mit einem Sandstrahl 14 erfolgen, wie er in Figur 3 angedeutet ist. Als Strahlkörper kann Aluminiumoxid (Edelkorund mesh 320) dienen. In einer kurzen Einwirkzeit von beispielsweise 2 Sekunden werden sowohl die Deckschicht 12 als auch die Trennschicht 11 von der Spanfläche 2 ohne sichtbare Reste entfernt. Dies ist in Figur 4 veranschaulicht. Die genannte TiO2-Trennschicht von 0,1 μ m Dicke weist jedoch eine solche Haftung und Festigkeit auf, dass die Deckschicht 12 an Stellen, die nicht unmittelbar von dem Strahl 14 getroffen werden, unbeschädigt erhalten bleibt.

5

10

15

20

25

30

Die Schneidplatte 1 kann in weiteren Ausführungsformen andere Verschleißschutzschichten 9 und andere Deckschichten 12 aufweisen. Jedoch handelt es sich bei der Verschleißschutzschicht 9 jeweils um eine metallische Hartstoffschicht, die im PVD-Verfahren hergestellt ist. Hartstoffschichten ohne Metallstruktur, wie beispielsweise Al_2O_3 sind von der metallischen Hartstoffschicht der Verschleißschutzschicht 9 nicht umfasst. Als Deckschicht kann sowohl die angegebene TiN-Schicht als auch jede andere metallische Deckschicht, wie beispielsweise TiC-Schichten, CrN-Schichten, HfN-Schichten und dergleichen Anwendung finden. Als Trennschicht 11 kann jede vorzugsweise nicht metallische Schicht angewendet werden, die die Haftung zwischen der Deckschicht 12 und der Verschleißschutzschicht 9 beschränkt. Über die im vorigen Ausführungsbeispiel genannte TiO_2 -Schicht hinaus, können andere oxidische Schichten angewendet werden, die im PVD abscheidbar sind und keine metallische Bindung aufweisen. Insbesondere können hier Oxide der Metalle der vierten und fünften Neben-

gruppe zur Anwendung kommen. Auch andere, vorwiegend kovalent gebundene, Schichten, wie beispielsweise MCN-Schichten, können Anwendung finden, wobei M für ein beliebiges Metall, vorzugsweise ein Metall der vierten oder fünften Nebengruppe steht. Auch andere kovalent gebundene Schichten, wie MoS2-5 Schichten (Molybdändisulfid) oder Kohlenstoffschichten (DLC) können Anwendung finden. Es wird jedoch auch ins Auge gefasst, metallisch gebundene Trennschichten vorzusehen, wie beispielsweise TiN-Schichten. Um bei diesen eine Haftungs-10 beschränkung zu erzielen, können diese extrem verspannt werden. Verspannung kann beispielsweise durch große Abweichung vom stöchiometrischen Verhältnis erreicht werden. Figur 5 veranschaulicht dazu den Spannungsverlauf in der Verschleißschutzschicht 9, der Trennschicht 11 und der Deckschicht 12 für einen beispielhaften Fall, bei dem eine Haftungsbegren-15 zung durch eine gegensinnige Verspannung der Trennschicht 11 gegen die Verschleißschutzschicht 9 und die Deckschicht 12 erreicht wird. Die in der Schicht herrschende Spannung ist als Kurve über einer Linie 15 aufgetragen. So betragen die 20 Spannungen in der Verschleißschutzschicht 9, der Trennschicht 11 und der Deckschicht 12 beispielsweise:

Verschleißschutzschicht 9 - bis zu 2 GPa Druckspannung enstpr. -2 GPa,

Trennschicht 11 - ca. 0,8 GPa Zugspannung entspr. 0,8 GPa,

25

Deckschicht 12 - ca. 1 GPa Druckspannung entspr. -1 GPa.

Vorliegend wird eine Beschichtung insbesondere für

Schneidwerkzeuge angegeben, die sich in einem einzigen PVDBeschichtungsvorgang erzeugen lässt und mit der sich auf einfache Weise zweifarbige Schneidwerkzeuge erzeugen lassen.

Zwischen zwei metallischen Hartstoffschichten unterschiedlicher Farbe ist eine Trennschicht 11 angeordnet, die, wie die

anderen Schichten, in dem gleichen PVD-Beschichtungsprozess erzeugt worden ist. Sie gestattet das Abtragen der Deckschicht durch Sandstrahlen, Bürsten oder dergleichen mit sehr kurzen Einwirkzeiten.

5

Patentansprüche:

10

15

20

1. Beschichtung (8), insbesondere für ein Schneidwerkzeug,

5 mit einer metallischen Hartstoffschicht (MH) als Verschleißschutzschicht (9),

mit einer Trennschicht (11), die wenigstens auf einen Abschnitt der Verschleißschutzschicht (9) aufgebracht ist.

- 2. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Trennschicht (11) eine Deckschicht (12) angeordnet ist, die vorzugsweise eine Dekorschicht ist.
- 3. Beschichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (12) eine Farbe aufweist, die sich von der Farbe der Verschleißschutzschicht (9) erkennbar unterscheidet.
 - 4. Beschichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (12) eine ZrC-, CrC-, ZrN-, CrN-, TiN-, eine TiC-, eine HfC- oder eine HfN-Schicht ist.
- 25 5. Beschichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (12) eine metallisch kristalline Struktur aufweist.
- Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 dass die Trennschicht (11) keinen metallisch kristallinen Aufbau aufweist.
 - Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 dass die Trennschicht (11) eine Oxidschicht mit wenigs-

tens einem Metall (M) einer Nebengruppe des chemischen Periodensystems der Elemente ist.

- 8. Beschichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
 5 dass das Metall (M) ein Element der IV. Nebengruppe,
 vorzugsweise Titan oder Zirkonium ist.
 - 9. Beschichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Metall (M) ein Element der V. Nebengruppe ist.
- 10. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennschicht (11) eine chemische Verbindung mit vorwiegend kovalenter Bindung enthält oder ist.

10

- 15 11. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennschicht (11) stark unstöchiometrisch zusammengesetzt ist.
- 12. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,20 dass die Trennschicht (11) eine stark verspannte Schicht ist.
- 13. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennschicht (11) eine innere Spannung aufweist, die von der inneren Spannung der Verschleißschutzschicht und der Deckschicht (12) wesentlich abweicht.
- 14. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,30 dass die Trennschicht eine DLC-Schicht ist.
 - 15. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennschicht eine MoS₂-Schicht ist.

16. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verschleißschutzschicht (9) eine TiAlN-Schicht oder eine CrAlN-Schicht ist.

- 5 17. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verschleißschutzschicht (9) einen einschichtigen Aufbau aufweist.
- 18. Beschichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 dass die Verschleißschutzschicht (9) einen mehrschichtigen Aufbau aufweist.
 - 19. Schneidwerkzeug
- mit einem Grundkörper (7) aus einem Hartstoff und

mit einer Beschichtung (8), die auf den Grundkörper (7) aufgebracht ist und deren Aufbau einem der vorhergehenden Ansprüche entspricht.

20

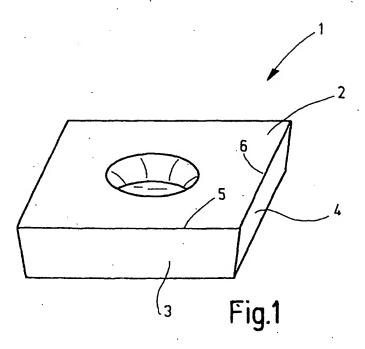
25

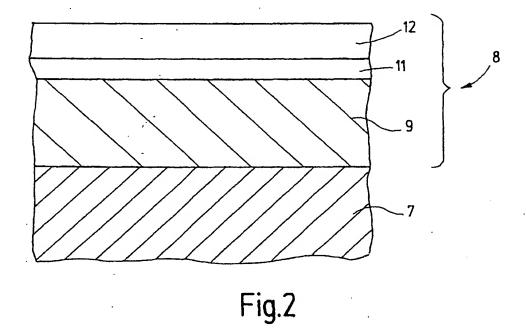
- 20. Schneidwerkzeug nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Verschleißschutzschicht (9) wenigstens an einer Freifläche (3) und wenigstens an einer Spanfläche (4) vorgesehen ist, wohingegen die Deckschicht (12) die Freifläche (3) und/oder die Spanfläche (2) nicht oder nur teilweise bedeckt.
- 21. Verfahren zur Herstellung eines Schneidwerkzeug, bei dem auf einen Grundkörper (7) in einem PVD-Beschichtungs-verfahren zunächst eine Beschichtung mit einer Schichtfolge nach einem der Ansprüche 1 bis 18 aufgebracht wird, wonach die Deckschicht (12) mit einem mechanischen Abtragungsverfahren von ausgewählten Oberflächenbereichen entfernt wird.

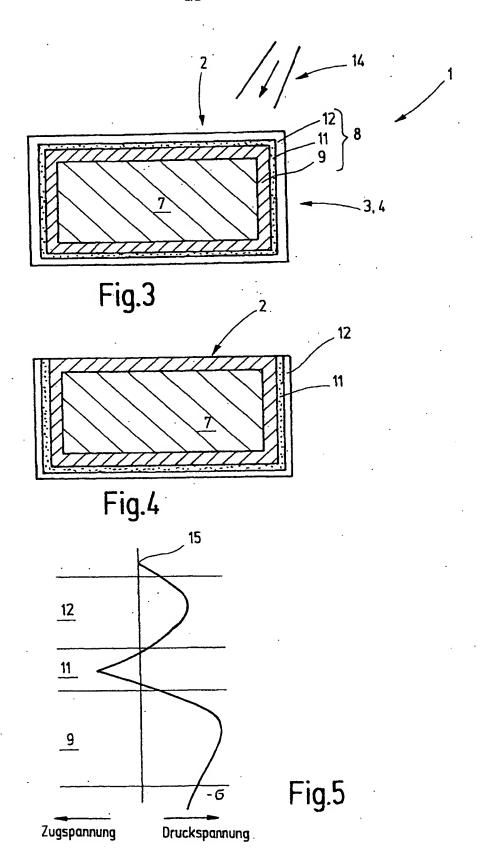
22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (12) mittels eines Sandstrahlverfahrens entfernt wird.

5

23. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass alle Schichten der Beschichtung (8) in einem einzigen PVD-Prozess aufgebracht werden.







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER PC 7 C23C28/00 C23C IPC 7 C23C4/04 C23C4/06 C23C30/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C23C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X EP 0 732 423 A (SUMITOMO ELECTRIC 1-13, INDUSTRIES, LTD) 17-20 18 September 1996 (1996-09-18) Υ abstract 14-16, 21-23 page 3, line 16 - line 58 page 4, line 25 - page 6, line 59 page 8, line 32 - line 57 examples 21-23 claims 1-3,6-8,13,23 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the 'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention earlier document but published on or after the international *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled document reterring to an oral disclosure, use, exhibition or document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 20 July 2005 28/07/2005 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Ovejero, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation No PCT/EP2005/001584.

	ction) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category "	Citation of document, with (ndication, where appropriate, of the resevant passages	neigrani to claim No.
X	US 2002/039521 A1 (VOTSCH WOLFGANG ET AL) 4 April 2002 (2002-04-04)	1-6
'	abstract page 1, paragraph 8 - paragraph 12 page 2, paragraph 21 - paragraph 28 page 3, paragraph 30 - paragraph 31 claims 1-3,6,10 figures 1-3	21-23
	EP 1 195 452 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD) 10 April 2002 (2002-04-10) page 2, paragraph 7 - page 4, paragraph 24 page 5, paragraphs 36,40 table 1 claims 1,-6	1-3
,	EP 1 094 132 A (TOSHIBA TUNGALOY CO., LTD)	14-16
	25 April 2001 (2001-04-25) abstract	1-15, 17-23
	page 2, paragraph 1 - page 3, paragraph 19 table 1 claims 1,3,4,7	1, 23
	•	
	·	
•		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP2005/001584

<u> </u>	·				003/001364	
Patent document cited in search report	Publication date	·	Patent family member(s)		Publication date	
EP 0732423	18-09-1996	ĎΕ	69521410	D1	26-07-2001	
		DE	69521410		04-10-2001	
•	•	ĒΡ	0732423		18-09-1996	
		KR	250587		01-04-2000	
		US	5871850		16-02-1999	
		WO	9610658		11-04-1996	
		JΡ	8158052		18-06-1996	
		US	6183846		06-02-2001	
US 2002039521 A	1 04-04-2002	DE	10048899	A1	18-04-2002	
		BR	0104339		28-05-2002	
		CN	1344595	Α	17-04-2002	
		CZ	20013517	A3	16-04-2003	
		EP	1193328	A1	03-04-2002	
·		JP.	2002144108	Α	21-05-2002	
		MX	PA01009932	Α	20-08-2003	
•	•	PL	349556		08-04-2002	
		TW	576769	В	21-02-2004	
EP 1195452	10-04-2002	JP	3637882	B2	13-04-2005	
		ĴΡ	2002144110		21-05-2002	
		CA	2356039	A1	28-02-2002	
		CN	1347784		08-05-2002	
•		ΕP	1195452		10-04-2002	
		US	2002045072	A1	18-04-2002	
EP 1094132 /	25-04-2001	JP	2000042806	A	15-02-2000	
·		US	6379798		30-04-2002	
		EP	1094132		25-04-2001	
		DE	69924610	DT	12-05-2005	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interpretes Aktenzeichen
PCT/EP2005/001584

IPK 7	C23C28/00 C23C4/04 C23C4/06	C23C30/00	
Nach dar int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	ifikation und der IPK	
	CHIERTE GEBIETE		
	ter Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole C23C	e)	·
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	velt diese unter die recherchierten Gebiete	e tallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evti. verwendete	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, WPI Data		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 732 423 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD) 18. September 1996 (1996-09-18)	·	1-13, 17-20
Υ	Zusammenfassung		14-16, 21-23
*	Seite 3, Zeile 16 - Zeile 58 Seite 4, Zeile 25 - Seite 6, Zeile Seite 8, Zeile 32 - Zeile 57 Beispiele 21-23 Ansprüche 1-3,6-8,13,23	e 59	·
		/	
	·		
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Behmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
'A' Veröffe aber r 'E' ålteres	intlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	T* Spätere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdatum veröffentlic Anmeldung nicht kollidiert, sondern n Erfindung zugrundeliegenden Prinzip Theorie angegeben ist	hl worden ist und mit der ur zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundeliegenden
L Veröffe schein ander	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	'X' Veröffentlichung von besonderer Bedk kann allein aufgrund dieser Veröffent erfinderischer Tätigkeit beruhend bet 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedk kann nicht als auf erfinderischer Tätig	lichung nicht als neu oder auf rachtel werden eutung; die beanspruchte Erlindung
O Veröffe eine E *P* Veröffe	eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie i diese Verbindung für einen Fachman '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	it einer oder mehreren anderen in Verbindung gebracht wird und n naheliegend ist
Dalum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen F	echerchenberichts
2	0. Juli 2005	28/07/2005	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteler	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Ovejero, E	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intermales Aktenzeichen
PCT/EP2005/001584

			05/001584		
	rtsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kalegorie*	Bezeichnung der Veröftentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
X	US 2002/039521 A1 (VOTSCH WOLFGANG ET AL) 4. April 2002 (2002-04-04)		1-6		
Y	Zusammenfassung Seite 1, Absatz 8 - Absatz 12 Seite 2, Absatz 21 - Absatz 28 Seite 3, Absatz 30 - Absatz 31 Ansprüche 1-3,6,10 Abbildungen 1-3		21-23		
X	EP 1 195 452 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD) 10. April 2002 (2002-04-10) Seite 2, Absatz 7 - Seite 4, Absatz 24 Seite 5, Absätze 36,40 Tabelle 1 Ansprüche 1,-6		1-3		
<i>,</i>	EP 1 094 132 A (TOSHIBA TUNGALOY CO., LTD)		14-16		
	25. April 2001 (2001-04-25) Zusammenfassung		1-15, 17-23		
-	Seite 2, Absatz 1 - Seite 3, Absatz 19 Tabelle 1 Ansprüche 1,3,4,7		17-23		
		•			
:					
	•				
		•			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interrepales Aktenzeichen
PCT/EP2005/001584

					.,
Im Recherchenbericht geführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0732423	Α .	18 - 09-1996	DE DE EP KR US WO JP US	69521410 D 69521410 T 0732423 A 250587 B 5871850 A 9610658 A 8158052 A 6183846 B	2 04-10-2001 1 18-09-1996 1 01-04-2000 16-02-1999 1 11-04-1996 18-06-1996
US 2002039521	A1	04-04-2002	DE BR CN CZ EP JP MX PL TW	10048899 A 0104339 A 1344595 A 20013517 A 1193328 A 2002144108 A PA01009932 A 349556 A 576769 B	28-05-2002 17-04-2002 3 16-04-2003 1 03-04-2002 21-05-2002 20-08-2003
EP 1195452	A	10-04-2002	JP JP CA CN EP US	3637882 B 2002144110 A 2356039 A 1347784 A 1195452 A 2002045072 A	21-05-2002 1 28-02-2002 08-05-2002 1 10-04-2002
EP 1094132	A	25-04-2001	JP US EP DE	2000042806 A 6379798 B 1094132 A 69924610 D	1 25-04-2001